# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-173428

(43)Date of publication of application: 30.07.1987

(51)Int.CI.

G02F 1/03 G02F 1/31

// GO2B 6/12

(21)Application number: 61-016307

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

28.01.1986

(72)Inventor: SAWAKI IPPEI

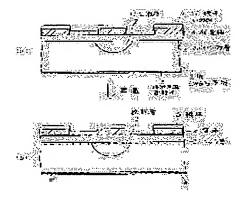
KIYONO MINORU

# (54) WAVEGUIDE OPTICAL DEVICE

## (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the fluctuation of characteristics by a temp. change by forming a conductive member between electrodes, and forming a grounding conductor on the rear surface of a substrate thereby uniformly distributing the electric charge induced in the electrodes on the substrate surface and removing the electric charge on the rear surface of the substrate with the grounding conductor.

CONSTITUTION: A waveguide is formed of a Ti diffused layer 2 on the surface of the substrate 1 and an SiO2 film having 2,000Å thickness is formed as a buffer layer 3 atop the same, then at least two electrodes 4 consisting of aluminum having 3,000Å thickness are formed thereon. The conductive film body 6 consisting of Si or ITO having 1,000Å thickness is coated atop the buffer layer 3 and the electrodes 4. A metal consisting of aluminum, etc., having about 3,000Å thickness is metallized over the entire rear surface of the substrate 1 to form the conductive film



body 8 for grounding. Since the film body 6 is provided, the resistance between the electrodes having  $5\mu m$  gap and 10mm length can be decreased from previous  $\geq 1013\Omega$  to  $107W1010\Omega$ . The electric field to be applied on the waveguide from the electrodes 4 is thereby prevented from changing even if the temp. rises. The fluctuation of the characteristics of the optical device is thus prevented.

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

This Page Blank (uspto)

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62 - 173428

3) Int Cl. 4

證別記号

庁内整理番号

④公開 昭和62年(1937)7月30日

G 02 F 1/03

1/31 6/12 C - 7448 - 2H

-7348-2H 8507-2H

審査請求

(全5頁) 発明の数 1

②発明の名称

# G 02 B

導波路光デバイス

脇

@特 願 昭61-16307

29出 願 昭61(1986)1月28日

母発 明 者

平 川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

72発 眀 者 凊 實

川崎市中原区上小田中1015番地

川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

创出 顖 人 富士通株式会社

急代 理 弁理士 井桁 貞一

#### \$IR

- 1. 発明の名称 導放路光デバイス
- 2. 特許請求の範囲

魚電効果を持つ強齢電体装板の表面に形成され た導放路と、

前記基板袋面上の前記導放路近くに設けられた。 世界を制御することによって該導波路の屈折率を 変化させるための複数の電極と、

前記基板製面上の少なくとも前記電極間に設け られた、斑荷が勝起される顔体と、

前記基板裏面上に形成された、該基板の採地用 導質数体とを有することを特徴とした導波路光デ

3. 今明の詳細な説明

( 4.5 47 )

本条例は、組制効果を持つ強誘的体基板の製面 に形成された呼吸路に追昇を印加することによっ て似折率を変化させる必按路光デパイスにおいて、 単極 山 K 専 現 性 配 材 を 形 成 し 且 つ 静 悉 板 及 面 K 接

地導体を形成することにより、無道効果を持つ該 蔟板の自発分極が温度によって変化した場合に、 電極に誘起される電荷を前記導電性部材を介して 基板表面に一様に分布させ、且つ接地等体によっ て落板裏面の低荷を除去するようにすることによ って、温度変化化よって、電界が変化しないよう にすることにより特性変動を防止した導波路光デ パイスを提供する。

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は焦度効果を持つ強誘電体に形成した導 彼路に保り、特に光スイッチング案子等に用いら れる導放路光デパイスに関する。

#### 〔従来の技術〕

導展路型光デバイスは、低脳動塩圧、高速動作 が可能で且つ小型貨債化も有望である。しかしり テウムナイオペイト (LiNbO.) のような焦電効 果十なわち自発分極を有する結晶を基板に用いて、 その悲枝にチタン (Ti)等の拡散符を形成して導

放路を構成したものにおいては、温度変化によっ て、焦電効果に基づく電荷が表面に発生し、その 但荷分布が一様でないため、導放路型光デバイス の例えばスイッチング特性等が変動してしまう。 第5図(a)には従来の導放路の断面図を示すもので、 2板Li NbOからなる基板1にTi拡散層2を形 成して導波防とし、その上面にSiO.からなるパ **ッファ暗3を形成し、その上面に例えばアルミニ** ウムからなる複数の電極4を形成する。この光導 放路において昇温すると、銀5図(6)に示すように、 悠远効果により乙板LiNbO。 からたる基板1は 分極の状態を変化させるので、この幕板1の袋面 伽に+惟荷が、蹇面伽に-惟荷が発生する。そし て蒸板1の表面側に生じた+篦荷に対応した、-**電荷が電極4の底面に外部から供給されることに** たる。従って、電極4のない電極間から電極4へ 向けて藤板1内を図示の如き雉界5が発生し、ま た基板1の表裏面に生じた+-低荷によって表裏 面間に図示せぬ世界も発生する。多波路光デバイ スは、電後間に毎界を印加することにより、TJ

# (問題点を解決するための手段) (

本発明によれば、無数効果を持つ強誘電体基板の要面に形成された導放路と、前配基板要面上の前記導被路近くに設けられた電界を制御することによって整導放路の屈折率を変化させるための複数の砥極と、前配基板要面上の少なくとも前記電磁間に設けられた電荷が誘起される媒体と、前配基板裏面上に形成された該基板の接地用導電談体とを有することを特徴とする導放路光デバイスを提供するものである。

## (作用)

拡散層 2 からなる導放路の風折率を変化させて、 例えばスイッチング動作等を行せるものであるか ら、昇温によって、前述の如く筑界が発生すると、 導放路 光デバイスの動作点例えばスイッチング特 性等に大きな影響を与えてしまう。

従って、従来はこの特性変動を防止するために、 導放時の構成及び電極の構成等を温度変化に鈍感 な構成としている場合が多い。

#### [発明が解決しようとする問題点]

しかしながら、上記従来の構成では、素子構造が限定される上に、昇温効果による導放路光デバイスの特性変動を充分には防止できないという問題があった。従って本祭明は、簡単な構成により、焦覚効果により発生した電荷が導放路光デバイスの特性に影響を与えることを充分に防止できるようにした導放路光デバイスを提供することを目的とする。

#### (実施例)

以下図面を参照して本発明の実施例を説明する。 類2図は、導放路光デバイスの斜視図を示すも ので、乙板LiNbO。 の結晶体よりなる基板1に Ti拡散傷よりなる導放路を、例えば互いに交差 するように形成し、その交差点を組み少なくとも 2個の電極4を配設し、この電極に印加される電 界を変化することにより、導放路の屈折率を変化 させて光路のスイッチング動作等を行せるもので ある。

第1図(a)及び(b)は本発明の導放路光デバイスの1 実施例の断面図を示すものであり、第5図(a)、(b)と同一配分は同一番号を付して説明を省略する。 基板1の表面にTi拡散階2により導放路を形成し、その上面に厚さが2000人のSiO, 膜をパッファ降3として形成し、次に厚さが3000人のアルミニウムからなる電極4を少なくとも2個形成し、パッファ降3とច極4の上面に1000人厚さのSiやITOからなる導地性の製体6をスパッタリングによりコーティングする。

また若板1の裏面全体には3000Å厚さ程度の アルミニウム等からなる金級をメタライズし、接 地用導電原体8を形成する。原体6を設けた結果 ギャブ5μm 、長さ10mmの電極間抵抗を従来の 10<sup>13</sup> Ω以上から10<sup>7</sup>~10<sup>16</sup> Ω と下げることができた。その結果昇温しても第1図(b)に示すように 急た。その結果昇温しても第1図(b)に示すように、 無電効果により基板1の妥面側に生じた分径にし る十電荷が誘起される。従って電荷の分布がある 板1の妥面において一級であるので、電板間から 電板に向かっての選昇は発生することはないら導放 路に及ばされる質が発生って電極4から導放 のため昇温しても、それによって電極4からず のため月温しても、それによって電極4からず のため月温しても、それによって電極4からず のため月温による導放路光デバイスの特性の変動は防止 できる。

しかも、導電原体8を接地された金銭システム に接続して該導波路光デバイスを搭載実装するこ とにより基板1の裏面が接地されるため、無键効 果により基板1の裏面側に生じた分極による一覧 荷が除去され滞留の防止が図られる。その結果、

のみ形成し、裏面仰の膜体 8 を形成しなかった場合で、これは特性 A に比べ動作点変動が大きく抑制されているが、まだ十分ではない。

特性 C が 基 板 1 の 表 裏 面 に 膜体 6 (成 は 7) と 8 を 両 方 形 成 し た 場 合 の 動 作 点 変 動 や 性 で あ り 、 特性 B に 比 べ 更 に 変 動 が 抑 制 さ れ 、 温 度 変 化 に よ る 特 性 変 動 が ほ ぼ 完 全 に 無 く な る 。

上記実施例では謎体をあるいは7としてSiやITO を用いたが、進荷を誘起する物質であれば、SuO。或いはSiO。に金額をドーブしたもの等を用いても同様の効果がある。さらに誕体をとして静電防止材を強布してもよい。

# (発明の効果)

遊板1の表裏面間の電界の発生も防ぐことができ、 區度変化による導放路光デバイスの特性の変動を はは完全に無くすことができる。

なお、膜体 6 の抵抗は、低十ぎると、導放路に 関係 4 から電界を印加したとき、膜体 6 を介して 関係 4 間に大電流が流れてしまいデバイスの破壊 を生じてしまう。従ってこのことを考慮して酸体 6 の抵抗値を選択する。

銀3図には本条明の導放路光デバイスの他の実施例を示す。SiやITOの膜体7を、バッフェ間3の上面に一様にコーティングした後、その腺体7の上面に変数の管理4を形成したものである。この場合も第1図(a)。(b)に示した実施例と同様の効果を生ずる。

第4図は本祭明による実施例と従来例との温度 変化による動作点の変動を対比して示したもので、 特性Aは従来の装置に係るもので基板1の影裏面 に原体6(或は7)と8を形成しなかった場合に は、温度変化に応じて動作点が大きく変動した。

また特性Bは基板1の装面側に膜体6 (就は7)、

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図(a)及び(b)はそれぞれ本発明の一奥施例に 係る導放路光デバイスの断面図、

第2図は導波路光デパイスの斜視図、

第3図は本発明の導放路光デパイスの他の実施 例の断面図、

第4図は本発明の契施例と従来例との特性を対 比して示す特性図、

年 5 図(a)及び(b)は従来の再皮啓光デバイスの断面図である。

1··· Z 板 Li NbO, 基板、

2···Ti拡散店、

3・・・バッファ店、

4・・・電磁、

5 . . 证界、

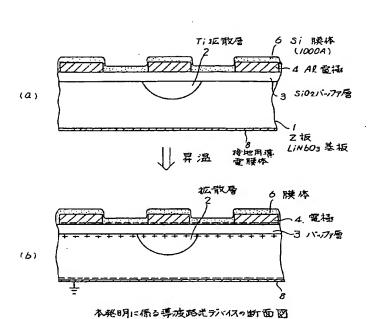
6、7・・・ 庭体、

8 · · · 接地用導缸膜体、

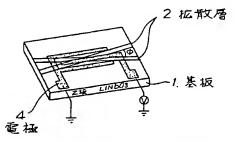
代型人 弁理士 井 桁 貞



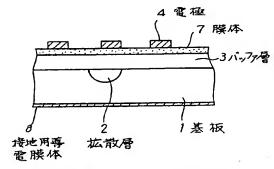
# 特開昭 62-173428 (4)



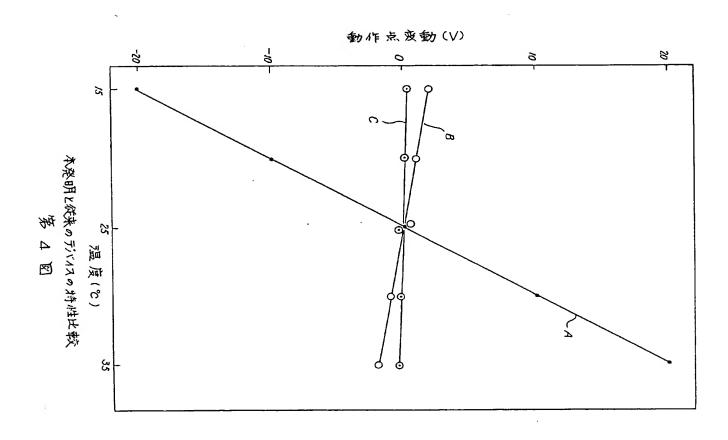
第 1 図

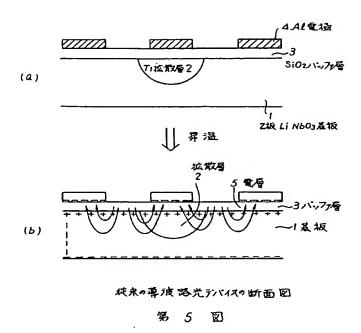


本発明に係るデバイスの針視図 第 2 図



本発明の他の実施例になるテンパスの断面図 第 3 図





This Page Blank (uspto)